(19) 日本国特許庁 (JP)

⑪特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57-192909

Int. Cl.<sup>3</sup>
 G 02 B 7/11

識別記号

庁内整理番号 6418-2H ❸公開 昭和57年(1982)11月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

## の光学系拡大観察装置の自動焦点合せ装置

②特 願 昭56-78096

②出 願 昭56(1981)5月25日

⑩発 明 者 秋山伸幸

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

70発 明 者 大島良正

横浜市戸塚区吉田町292番地株

式会社日立製作所生産技術研究 所内

仰発 明 者 小泉光義

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

邳代 理 人 弁理士 薄田利幸

## 明 細 書

- 1 発明の名称 光学系拡大観察装置の自動焦点 合せ装置
- 2 特許請求の範囲
  - 光学系拡大観察装置の観察光路の対物レン メの上方から該光路にレーザ光を導入し、試 料面からの反射光を眩光路より分岐して取出 し、該反射光を光電素子にて検出し、その出 力に基づいて試料面を該対物レンメの焦点位 置に自動的に移動させると共に、反射光の一 部を反射光光路より分骸して取出し、その出 力を検出する第2の光電素子及びレーザ光の 出力を検知する手段を設け、該レーザ光出力 検知手段よりの出力に予め計算された係数を 乗じて増幅又は減衰して、試料面からの反射 光と共に前記の第2の光電楽子に入力される 其他の反射光入力値に換算し、との換算出力 を第2の光電素子の出力より差引き、第2の 光電架子よりの出力を試料面からの反射光成 分のみとし、この被算出力をレーザ光発生装

置の制御手段に入力し、該被算出力が一定になるようにレーザ光の出力を制御するようにしてあることを特徴とする光学系拡大観察装置の自動焦点合せ装置。

- (2) 前記レーザ光が半導体レーザ光である特許請求の範囲第1項の装置。
- (4) 前記レーザ光出力検知手段が、レーザ光発生装置の前記レーザ光と反対側より発生するレーザ光を検出する第3の光電素子である特許請求の範囲第2項の装置。
- (5) 前記レーザ光出力検知手段が、半導体レーザ光発生装置への印加電圧そのものを増報又は減衰する手段へ導入する回路である特許請求の範囲第2項の装置。
- 5 発明の詳細な説明

特開昭57-192909(2)

本発明は顕微鏡による高集積 LS1 等の数細パターンの拡大観察装置等の光学系拡大観察装置 の自動焦点合せ装置に関するものである。

高集積 LS1、パブルメモリ、損像管面板等は 2~5 μm の微細パターンを有するため、これらの部品の外観検査には高倍率の顕微鏡が使用される。高倍率の顕微鏡の焦点深度は 1 μm 以下であり、精密な自動焦点合せが要求される。

従来より用いられている後細パターンの光学 系拡大観察装置の焦点合せの原理を第1図に基づいて説明する。

第1 図においては、観察系を省略してあるが 第1 図における観察系を強いて述べるならば対 物レンズ 6 を通して試料表面 4 又は 5 に可視光 を投射しその反射光を受入れる観察系(所要の 半透鏡等を必要とする。)があると承知してお けばよい。

との例においては、無点合せの為にレーザ光 1 が導入される。レーザ光 1 は凹レンズ 2 によ り鉱げられ、半透鏡 3 で反射し、対物レンズ 6

子10の出力は \* 軸について点19を中心にした山 形放形となる。第2図における縦軸16の『値は 光電票子の出力を示している。

従って、ピンホール板8が18の位置にて振動 しているとき、試料表面が4の位置にあるとき は、前述のよりに(第2回1に示すように。) x-V 座標で、18の位置を中心とする光電素子10 の出力が山形(第2図Bで1で示す。)となる が、試料表面が焦点位置に一致していないとき は、第2図例に示すように エ,≖,エ゚,≡゚のような 中心が18の位置よりずれた出力波形が得られる。 皿が第2図UIにおける点19を中心とする山形波 形に相当する。即ち、エ,単は試料表面が合焦点 位置より次第に遠ざかった場合の光電素子10の 出力波形を、Ⅱ',■' は近づいた場合のものを示 している。よって、18の位置にて光電素子10の 出力り16が最大になるように、試料面を移動さ せることにより、試料面を対物レンズ6の焦点 位置に合せることができる。

以上の原理を用いる従来の装置を第3図に基

で集光させられ、合無点時の試料表面4 に微小 水ットを形成する。との面からの反射光道に からの面があり、半透鏡3 を透過し点 14 に集光する。点14の位置(ビンホールを移成では、 が大力を検出する為に、ま子10が2 とれる。 が大力をでいた。というには、 ではようには、 が大力のには、 が大力には、 が大力のには、 が大力のに、 が大力のに、

第1図に示すように、試料表面が4の位置より Z(13)だけ変位し5の位置になった場合は、その反射光は12となり点15に集光する。従って、ビンホール板8を点15の位置まで移動するとき(その位置を第2図で19で示す。)は、光電素

づいて説明する。拡大観察系は太矢印経路であ り、これの部材は図示してない。レーザ光とし て半導体レーザ光が用いられ、半導体レーザ光 発生器を符号20で示す。発生器20からのレーザ 光は凸レンメ21で集光され、凹レンメ22で拡大 され、偏光ビームスプリッタ23、 4 分の1 波長 板24を通り、反射鏡25で反射され、対物レンズ 26で集光され、試料27上にレーザスポット28を 形成する。試料27からの反射光は、再度対物レ ンメ26で集められ、反射鏡21、 4 分の 1 液長板 24を通り、偏光ビームスブリッタ23で直角に曲 けられ、凹レンズ29、ビームスブリック30を通 り、集光レンズ31で集光されてレーザスポット を形成する。ピンホール32を有する板を振動さ せて、ピンホール32を通過する光を光電案子33 で検出する。

ェ軸34にピンホールの振動変位 \*\*をとり、縦軸35に光電索子35の出力をとって表示すると36の如き電気信号になるので、ピンホールの振動中心に光電索子35の最大出力値がくるように試

特開昭57-192909(3)

料27を上下するととにより焦点合せを行っている。

とのような観察装置においては、光学系の焦 点を合せて試料を観察する必要があると共に、 常に焦点を自動的に合せておいて試料の観察部 位をかえて、即ち試料を横移動させて観察する ととが必要である。自動焦点合せを行いながら 試料27を移動する方向を第3回で符号37(第1 図で符号20)で示してある。 試料27を方向37に 移動すると、当然のことながら試料27上のパタ - ン38も移動する。パターン38の反射率は場所 によって異なるので、試料27の移動に伴なって 反射光の強さも変化する。ピンホール32が#軸 方向に振動している間に反射光の強さが変化す ると、光電素子35の出力は符号39で示すような 波形となり波形の中心位置を求めることはでき ない。焦点位置合せを行りためには、試料27面 から反射する反射光の強さが一定であることが 必要である。

本発明者等はとの反射光の強さを一定にする

と45の和が一定になるよりに制御されている。一方、自動焦点合せに使用する反射光は45だけであり、ピンホール82を通過し光電素子83に到着する反射光も反射光45の一部である48だけである。従って、試料の反射率が変化しても、試料からの反射光45の強さが常に一定になるように制御方式では反射光45の強さを一定に保つととはできず、第3回における符号86のような山形放形を得るととはできない。

本発明の目的は、上配した従来技術の欠点をなくし、試料からの反射光を一定に保つことにより、反射率の異なるパターンが混在するような試料の場合でも正しく自動焦点合せを行うことができる光学系拡大観察装置の自動焦点合せ装置を提供するにある。

本発明による光学系拡大観察装置の自動焦点 合せ装置は、光学系拡大観察装置の観察光路の 対物レンズの上方から散光路にレーザ光を導入 し、試料面からの反射光を欧光路より分岐して 方法を既に提案し、特顧的 65-140610 号として特許出願している。 数方法においては、第 3 図の反射光光路にピームスリック30を設け、試行で知らの反射光の一部を分散し、集光しなり、地震来子41で検出し、生産型20を制御して半導体レーザ発生装置20を制御には、光電素子41の出発生装置20を制御には、光電素子41の出発生装置20を制御には、光電素子41の出産を制度20を制御には、光電素子41の上級を制度20を制御には、大いる。とれにより、ピンホール32 の扱動中心にもっても36のようになり、中心位置を求め、ことがである。ル32の扱動中心にもってもる。

しかしながら、該方法には次のような欠点がある。即ち、第4回に示すように、半導体レーザ発生器20からの射出光43により、対物レンズ26よりの反射光44と、試料表面よりの反射光45が生ずる。光電素子41には反射光44と45の一部である46と47が両方共に入射する。即ち、上配方法では、半導体レーザ発生器20は、反射光44

取出し、数反射光を光電素子にて検出し、その 出力に基づいて試料面を該対物レンズの焦点位 置に自動的に移動させると共に、反射光の一部 を反射光光路より分岐して取出し、その出力を 検出する第2の光電素子及びレーザ光の出力を 検知する手段を設け、肢レーザ光出力検知手段 よりの出力に予め計算された係数を乗じて増幅 又は波変して、試料面からの反射光と共に前記 の第2の光電素子に入力される其他の反射光入 力値に換算し、との換算出力を解2の光電索子 の出力より差引き、第2の光電素子よりの出力 を試料面からの反射光成分のみとし、この被算 出力をレーザ光発生装置の制御手段に入力し、 との波算出力が一定になるようにレーザ光の出 力を制御するようにしてあることを特徴とする 基層である。

本発明の装置における好ましい一貫様においては前記レーザ光が半導体レーザ光である。

本発明の装置における前記のレーザ光出力検 知手段の実施機様として次の 5 つがあげられる

特開昭57-192909(4)

- (1) 前記観察光路へのレーザ光の入射光路より レーザ光を分岐して取出し、該分岐レーザ光 を検出する第5の光電架子。
- (2) 半導体レーザ光発生装置の前配レーザ光と 反対側より発生するレーザ光を検出する第 3 の光電素子。
- (5) 半導体レーザ光発生機関への印加電圧そのものを増幅又は減衰する手段へ導入する回路前述のように、第4回に対かして、光電素子41には対物レンズ26よりの反射光44の一部の46と試料表面よりの反射光45の一部の47が入射するので、その出力から対象レンズよりの反射光の一部の46による光電素子41の出力を整引を、現りのお光電素子41の出力を制力を放りによる光電素子41の出力を制力となって、

ととで、46による光電素子41の出力の求め方を説明する。46は反射光44の一部であるので、 反射光44を求めればよい。一方反射光44はレー ザ射出光の強さ43に比例するので、結局43を求

際に得られる出力はV&+Vcである。

光電素子50よりの出力を増幅器51に入力し、増幅器51の増幅度を $V_{V_a}$ とすれば、増幅器51の出力 $V_a$ は次のように $V_b$ となる。

$$Vd = \frac{Vb}{Va} \times Va = Vb$$

この増幅器51よりの出力 Vd-Vb と、第2の光電素子41よりの出力 Vb+Vc は差動増幅器52に入力されるので、その出力はVcとなる。Vcと一定電圧値Veを差動増幅器55に入力し、その出力により半導体レーザ光発生器20の入力を制御する。とれによりVcが常に一定Veになるように、従って、試料面よりの反射光45の強される。とれにより始めて、対勢レンズからの反射に影響されずに、試料からの反射光45を一定にするととができる。

上述の実施例では、レーザ光出力検知手取と して、レーザ射出光43の一部をピームスプリッ タ23で反射させてから光電素子50で検出してい るが、半導体レーザの場合は、発生器20の後方 めれば、対物レンズ26の反射光44の一部46を求めることができ、その結果、試料反射光の一部47を求めることが出来る。

次に、本発明の具体的実施例を第5図に基づいて説明する。前述のように、本発明の装置の主要な特徴は、試料面からの反射光の強さが一定になるようにレーザ光の出力を制御するととるので、その他の為の構成は、3回答に示した従来の接置と何等変ることにな来のとの実施例においては、第3回に示したを発明の特徴とする構成を付加したものを示してある。従って第3回と同一個所の重ねての説明は省略する。

半導体レーザ光発生装置20からの射出光45は、 偏光ビームスブリッタ23により一部反射させられ、その反射光49は第3の光電菓子50に入力される。光電素子50よりの出力をV4とする。

一方、第2の光電素子41は対物レンズ反射光の一部46と試料反射光の一部47を検出しており各々の出力をVb,Vcとする。光電素子41から実

にもレーザ光が放出されるので、この光を検出 する光電素子を設け、ここからの出力を使用し ても同じ効果が得られる。

となる。

そとで無る図に示すようにPfを倍率をの増幅

## 特開昭57-192909(5)

器54に通し出力Vgを得れば、Vg=kVfであるので Vg=Vb になっている。とれを第 5 図で説明した と同じ方法を用いて差動増幅器52に通せば、差 動増幅器52からの出力はVcになり、Vcと一定電 圧値Vcを差動増幅器53に入力し、その出力によ り半導体レーザ発生器20の入力が制御される。 即ち、Vcが一定になるように制御され、試料か らの反射光45を一定にするととができる。

以上の実施例ではレーザ光源として半導体レーザを用いた場合について説明したが、第 7 図に示すように、レーザ光源として、例えば Be-Neレーザ発展 55の如く一定出力 56のレーザ発 振器を使用した場合には、レーザ出力光路の設中に、レーザ光の強度を高速に変化させることの出来る変調器 57、例えば 40変調器 (電子遮光変調器)、 E0変調器 (電子遮光変調器)、 を挿入すれば、 これに制御信号 59を加えることにより、半導体レーザと全く同様に強度の変化した 光58を得ることができる。

従来は反射率の極めて小さい試料では、試料

からの反射光より対物レンズからの反射率の方が大になり、光学的に無点位置を自動検出する ととができなかった。本発明の装置により、試 料の反射率が 0.1%以下のものでも光学式自動無 点合せが可能となった。

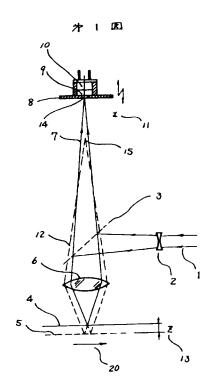
今後、超数細パターンの高解像度検出のために、試料と対物レンズを油中に浸す場合が多くなるが、この場合には試料からの反射光が極度に低下する。この場合には本発明の装置によらなければ、自動焦点合せは不可能に近いため、本発明の装置の重要性は益々大になる。

## 4 図面の簡単な説明

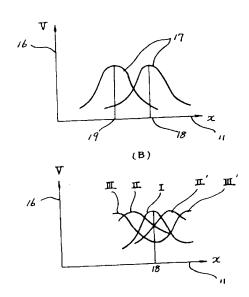
第1図は光学系拡大観察装置の自動焦点合せ 装置の原理説明図、第2図44,1のは試料面から の反射光を入力する光電素子の出力波形図、第 3図は従来の自動焦点合せ装置の一例の構成図 第4図は第5図の装置の問題点の説明図、第5 図及び第6図は本発明の自動焦点合せ装置のそれぞれ異なる実施例の構成図、第7図は本発明のおかブロック図である。

1 … レーザ光、 2 … 凹レンズ、
3 … 半透鏡、 4,5 … 試料面、
6,26 … 対物レンズ、 9,32 … ピンホール、
10,33 … 光電素子、 20 … レーザ発生器、
25 … 偏光ピームスプリッタ、
25 … 反射鏡、
30 … ピームスプリッタ、

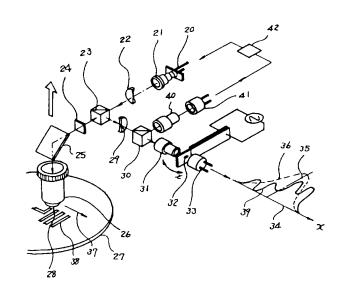
41 … 第 2 の光電素子、50 … 第 3 の光電素子、 51.54 … 増幅器、 52,53 … 差動増幅器。



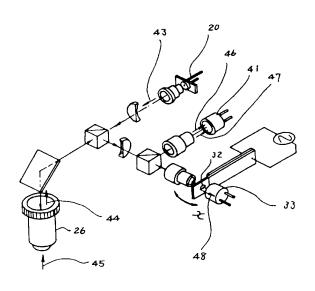




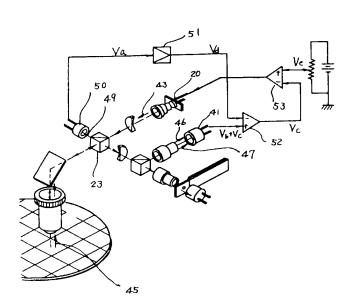




**炒 4 图** 



**≯5** 図



**冲 6 图** 

